

4面体セル分割による流線生成アルゴリズム

3D-7

土井章男、小山田耕二、宮沢達夫、小出昭夫

日本アイ・ビー・エム株式会社

東京基礎研究所

Abstract

本論文では、構造および非構造格子で与えられるベクトルデータから流線を高速に生成する方法について述べる。本アルゴリズムは、格子空間を4面体セルに分割し、4面体セルごとに流線を求めていく。4面体セル内の流線生成は、一定の精度を保持しながら、線形補間により求めていく。各4面体セル間の横断は、その隣接情報により行なう。

1 はじめに

圧力勾配、熱流束、密度勾配、電界等の測定データやシミュレーション結果は、格子点上のベクトルデータとして出力され、この出力を研究者やエンジニアが容易に理解するためにベクトルデータの可視化が重要になっていている。ベクトルデータの可視化には領域ごとにマーカー(矢印、円錐、シリンドラー等)をプロットする方法が有名であるが、この方法は表示が早い反面、マーカーが互いに重なりあうためにわかりにくい。このため、ボリュームデータの場合、流線がよく使われるようになってきた。流線は、次の式により定義される。

$$dX/dt = V \quad (1)$$

ここで、 V は位置ベクトル X におけるベクトルを表す。流線をパラメトリックに求める方法は、ユーザの与えるパラメータ $d t$ を用いて、次式により始点から繰り返し計算を行う。

$$X(t + dt) = X(t) + V(dt) \quad (2)$$

この方法は、ユーザが与えるパラメータ $d t$ の設定が難しく、小さくしすぎて生成される流線のデータ量が膨大になったり、大きくなり過ぎて十分な精度が得られなかったりすることがある。本論文で述べるアルゴリズムは、この問題点を解決するために考案された。

2 4面体セル分割

本アルゴリズムは各4面体セルごとに流線を求めながら、隣接している4面体セルへ効率よく横断する。格子空間を4面体セルに分割する方法は、既にいくつか

の方法が報告されている[1, 2, 3]。ここでは、構造格子における4面体分割については、文献1)の方法により、5個の4面体セルに分割する。非構造格子における4面体分割については、文献3)の方法を採用する。上記の方法により作成された4面体セルは、隣接格子との間に矛盾を起こさないように分割され、かつ、各4面体セル間で隣接情報を保持している。

3 流線生成アルゴリズム

4面体セル内部で計算される回数は、4面体セルごとに自動的に調整され、この計算には4面体の次の性質が用いられる。

1) 4面体セルの頂点の座標を X_0, X_1, X_2, X_3 、頂点におけるベクトル値を V_0, V_1, V_2, V_3 とすると、4面体セル内部の点 X は、

$$X = t_0 X_0 + t_1 X_1 + t_2 X_2 + t_3 X_3 \quad (3)$$

そして、その位置におけるベクトル値は、

$$V = t_0 V_0 + t_1 V_1 + t_2 V_2 + t_3 V_3 \quad (4)$$

ここで、 t_0, t_1, t_2, t_3 は、次式(5)、(6)を満たすパラメトリック変数である。

$$0 < t_0, t_1, t_2, t_3 < 1 \quad (5)$$

$$t_0 + t_1 + t_2 + t_3 = 1 \quad (6)$$

よって、4面体セル内部では、すべて線形補間のみで位置座標とベクトル値を求められる。流線の始点がユーザから与えられると最初にその始点を含む格子空間および4面体セルを見つける。次にその4面体セルから流線を求めるながら、4面体セルを横断していく。以下に示すのは、4面体セル内部での流線生成アルゴリズムである。

Step 1) 4面体セルへの流入点における位置を X_{in} 、ベクトル値を V_{in} とすると、直線

$$X = X_{in} + A * V_{in} \quad (7)$$

と四面体セルの流出点 X_{out} を求める。始点を含む最初の4面体セルの場合は、その始点が X_{in} とする。

Step 2) 流出点 X_{out} におけるベクトル V_{out} を式(4)より求める。

A Streamline Generation Algorithm Based on Tetrahedral Cell Subdivision.

A. Doi, K. Koyamada, T. Miyazawa, A. Koide
Tokyo Research Laboratory, IBM Japan, Ltd.

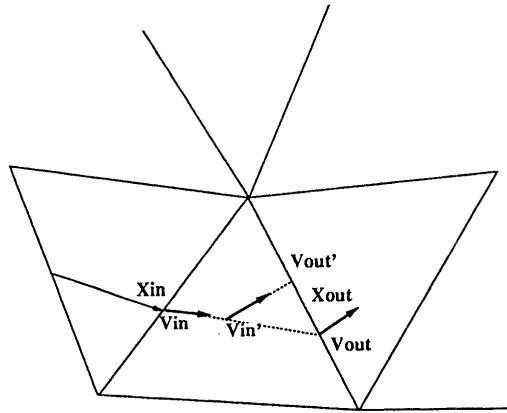


図 1: Streamlines Generation in Tetrahedral Cells

Step 3) ベクタ値 V_{in} , V_{out} を正規化し、その内積 c を求める。 c は、-1 から +1 の範囲の値になる。

Step 4) もし、内積 c がユーザの与えるしきい値 C_{max} より小さいときは、4面体セル内部の位置 X_p を式 (8) より求める。

$$X_p = X_{in} + 0.5 * (c + 1) * (X_{out} - X_{in}) \quad (8)$$

位置 X_p におけるベクタ V_p は、4面体セル内部における線形性により、式 (9) より求める。

$$V_p = V_{in} + 0.5 * (c + 1) * (V_{out} - V_{in}) \quad (9)$$

4面体セル内部でベクタ値が線形性を有することとは、式 (4) より自明である。内積 C がしきい値 C_{max} より大きいときは、 X_{out} , V_{out} を X_p , V_p とし、隣あう4面体セルに移る。

Step 5) Step 4) で求めた X_p , V_p を新しい X_{in} , V_{in} として、同じ操作を Step 1) から繰り返す。

流線が一番、外側の4面体セルまで横断すれば終了である。4面体セル内部での流線の収束を避けるために最大反復回数 M を用いた。図 1 に4面体セル内での流線発生における反復の様子を示す。

4 結論

本アルゴリズムは、次のような長所をもつ。(1) 4面体セルの頂点座標とそのベクタ情報しか必要としないため、適用範囲が広い。(2) 4面体セルの線形性を利用しているため、流線を高速に生成できる。(3) 各4面体ごとに刻み幅を自動的に変えることができ、4面体セルの横断も隣接情報を保持しているため、高速である。本アルゴリズムのインプリメンテーションは、RS/6000上でC言語により行い、実際、半導体チップ製造のためのクリーンルームでの流体解析結果に用いて、有効性を確認した(図2)。

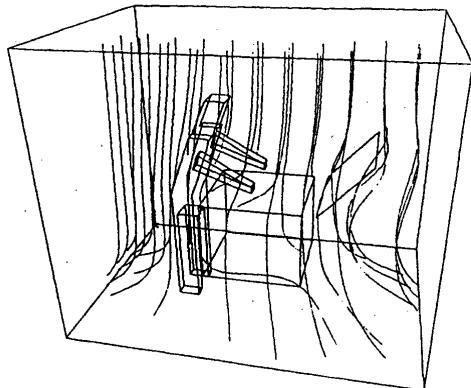


図 2: An Example

参考文献

- [1] A. Doi and A. Koide, *An Efficient Method of Triangulating Equi-Valued Surfaces*, IEICE Transactions, Vol. E74, No. 1, pp. 214-224, 1991.
- [2] K. Kaneda, K. Harada, Y. Sato, and E. Nakamae, *A Visualization Method of Three-Dimensional Vector-Valued Data*, J. of Trans. of Information Processing Society of Japan, Vol. 27, No. 6, pp. 567-574, 1986.
- [3] K. Koyamada, *Volume Visualization for the Unstructured Grid Data*, SPIE Symposium on Electronic Imaging Conference Proceedings, Vol. 1259, pp.14-25, 1990.